

キーワード : パワーデバイス、半導体、ベンチャー、
京都大学、酸化ガリウム、資金調達

平成 27 年 10 月 23 日

資金調達実施のお知らせ

～FLOSFIA 総額 3 億 1,000 万円の第三者割当増資を実施～

次世代パワーデバイスの開発販売を手掛ける株式会社 FLOSFIA（本社：京都府京都市、代表取締役社長：人羅俊実）は、株式会社東京大学エッジキャピタル、ニッセイ・キャピタル株式会社が運用するファンド、ブラザー工業株式会社等を引受先とする第三者割当増資により、総額 3 億 1,000 万円の資金調達を実施いたしました。今回の資金調達により、酸化ガリウムを用いたパワーデバイスの実用化に向けた技術開発を一層加速させ、2015 年末のサンプル出荷、2018 年までの量産開始を目指してまいります。

【本資金調達引受先】

株式会社東京大学エッジキャピタル（本社：東京都文京区、代表取締役社長：郷治友孝）

ニッセイ・キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：有馬英二）

ブラザー工業株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小池利和）

SMBCベンチャーキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石橋達史）

しがぎん成長戦略ファンド投資事業有限責任組合（無限責任組合員：しがぎんリース・キャピタル株式会社、本社：滋賀県大津市、代表取締役：西川健三郎）

【株式会社 FLOSFIA】

京都大学発のベンチャー企業です。様々な智慧・叡智（sophia）が流れ（flow）込み集まる会社、そしてこの智慧・叡智（sophia）を更に磨きあげて、社会に流し戻して（flow）人類の進歩に貢献する会社でありたいと考え、我々が目指すこのような姿を「FLOSFIA」と名付けています。作り出された電気を効率よく使用するために必要不可欠な低損失・低コストパワーデバイスを実現するため、酸化ガリウム・パワーデバイスの事業化に取り組んでいます。

- ・会社名：株式会社 FLOSFIA（フロスフィア）
- ・所在地：京都市西京区御陵大原 1 番 36 号 京大桂ベンチャープラザ北館
- ・代表者：人羅 俊実
- ・資本金：563,685,940 円（資本準備金等含む）
- ・ホームページ：<http://flosfia.com>

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 FLOSFIA 担当：間嶋

TEL：075-963-5202 FAX：075-320-1712

Mail：info@flosfia.com